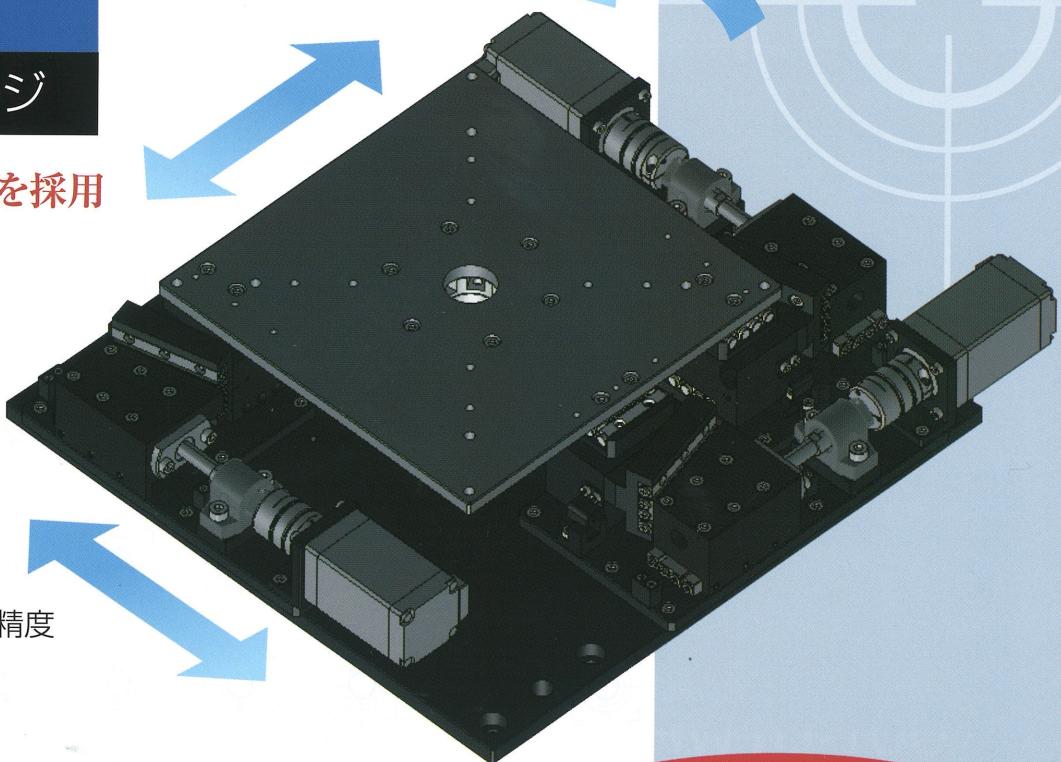
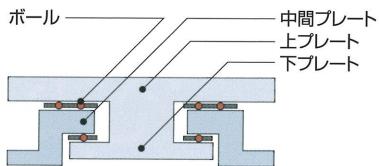


# NAFW 3C-16

超精密XYθステージ

特許取得済  
予圧型  
ダブルスライド構造



予圧型ダブルスライド構造を採用

## 高剛性

驚異の水平方向剛性を実現

## 高精度

繰返し位置決め「 $\pm 0.25\mu\text{m}$ 」  
絶対精度「 $3\mu\text{m}$ 」を実現

## 高追従性

追従性「 $50\text{nm}$ (ナノメートル)」の精度

### 用途

半導体製造装置、各種検査装置、  
光学系アライメント装置、  
ナノメータポジショニング装置など

### 高負荷に対応

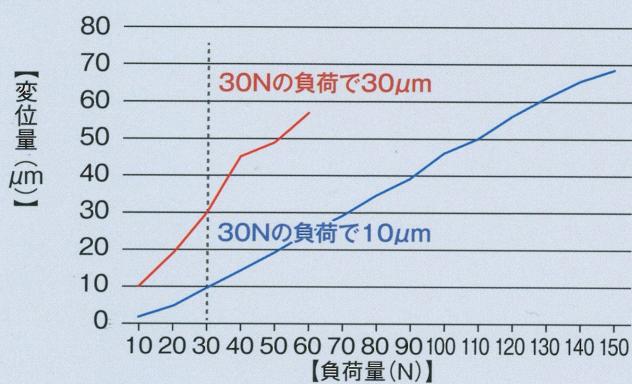
予圧型ダブルスライド構造

#### 剛性測定データが示す高剛性設計

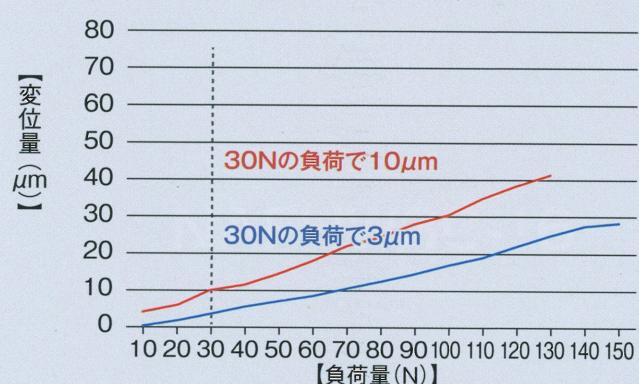
クサビ式機構、アクチュエータ配置、予圧型ダブルスライド構造、  
耐負荷設計により剛性が大幅にアップ

#### ● [水平方向剛性] 測定データ ※参考データ

##### [X軸] 横剛性データ(X方向)



##### [Y軸] 横剛性データ(Y方向)



● NAFW3C-16

● NAF3C-16(当社従来製品)

● NAFW3C-16

● NAF3C-16(当社従来製品)